金属/掺杂聚合物/金属结构中载流子的注入与输运*

李海宏1) 李冬梅1) 刘 文1) 李 元1) 刘晓静1) 刘德胜12개 解士杰1)

1)(山东大学物理与微电子学院,晶体材料国家重点实验室,济南 250100)

2) (济宁学院物理系,曲阜 273100)

(2007年5月9日收到;2007年7月12日收到修改稿)

基于紧束缚的 Su-Schrieffer-Heeger 模型 利用非绝热的动力学方法,研究了金属/聚合物/金属三明治结构中载 流子注入与输运的动力学过程,其中,聚合物中含有一个掺杂离子.电子波函数随时间的演化满足含时 Schrödinger 方程,晶格运动满足经典的牛顿运动方程.研究发现,掺杂离子对注入到聚合物中的载流子的作用类似一个控制 阀门,阀门的状态与电场的强度和偏压的大小密切相关.

关键词:载流子输运,波包,非绝热动力学 PACC:7210,7125V,7115Q

1.引 言

导电高分子聚合物作为一种新型的功能材料, 既具有金属和半导体的电子性质,又具有聚合物的 易加工、柔韧性好的机械特点 而且由于其低成本和 应用广的优点引起了人们的极大兴趣,目前基于该 材料的许多电子器件也已经面市. 近年来,针对以 有机小分子为材料的自旋电子学,分子电子学的研 究也逐渐成为热点,无论有机还是无机发光二极管 的工作原理都是基于电荷注入、电荷传输以及电子-空穴对复合这些物理过程, 电荷注入后的聚合物会 产生多种元激发,如孤子、极化子或双极化子等11. 对均匀外电场下聚合物中孤子和极化子输运的动力 学已有大量详细的研究^[2-10].由于孤子仅在基态简 并的聚合物中产生(例如反式聚乙炔),所以聚合物 中的普通载流子是极化子. Fu 等人[11]研究了自由 电荷由金属电极注入到聚合物层的动力学输运 指 出在一定的条件下注入的电子在有机层中能形成类 极化子的波包并在电场的驱动下沿链运动;Wu等 人^[9]研究了金属/纯净聚合物/金属结构中极化子形 成的动力学过程,指出加在聚合物链上的电场有效 地减少了金属电极与聚合物之间的界面势,有利于 电荷的注入与注出 ;Yan 等人[12]研究了单纯一条聚 合物链含掺杂离子时极化子在电场下的运动,指出

电场存在一个临界值 小于该值时 极化子不能通过 掺杂离子 ,大于该值时 ,极化子能够通过 ;Liu 等 人^[13]研究了一个由 2 条链组成的体系 ,并在 2 条链 的链间耦合区域加了一个掺杂离子研究极化子的运 动 ,指出掺杂势比较弱时 ,极化子可以通过掺杂离子 在链间输运 ,而掺杂势比较强时 ,极化子解离.以上 这些工作大多研究的是金属/纯净聚合物/金属结构 中载流子的输运或单纯聚合物链含掺杂离子时极化 子的运动 ,但实际的样品中是有缺陷的 ,这些缺陷可 能来自于交叉耦合、复杂的形态学缺陷或者外来的 杂质 ,而且电荷的注入过程也是实际所需要的 ,因此 研究金属/掺杂聚合物/金属三明治结构中载流子注 入与输运的动力学过程是有必要而且有意义的.

2. 模型与公式

在紧束缚近似下,利用扩展的 Su-Schirieffer-Heegen (SSH)模型,体系的哈密顿量由如下四部分组成^[11,12]:

$$H = H_{\rm e} + H_{\rm latt} + H_{\rm ext} + H_{\rm im}$$
, (1)

$$H_{e} = -\sum_{n} t_{n} (C_{n}^{+}C_{n+1} + C_{n+1}^{+}C_{n}) , \qquad (2)$$

$$H_{\text{latt}} = \frac{K}{2} \sum_{n} (u_{n+1} - u_n)^2 + \frac{M}{2} \sum_{n} \dot{u}_n^2 , \quad (3)$$

$$H_{\rm ext} = \sum_{n} V_{n} (t) (C_{n}^{+} C_{n} - 1) , \qquad (4)$$

^{*}国家自然科学基金(批准号:10574082,10474056)和山东省自然科学基金(批准号:22005A01)资助的课题.

[†] 通讯联系人. E-mail:liuds@sdu.edu.cn

$$I_{\rm im} = \sum V_n^{\rm im} C_n^+ C_n , \qquad (5)$$

其中 , H_{a} 是电子-晶格的相互作用 , $C_{a}^{+}(C_{a})$ 代表格 点 n 上电子的产生(湮灭)算符, t_n 代表格点 n 和 n + 1之间电子的跃迁积分,金属电极中, $t_n = t_0$,聚 合物中 $t_n = t_0 - \alpha (u_{n+1} - u_n) - (-1)^n t_e$,其中 α 代 表电子-晶格耦合常数,t。代表 Brazovskii-kirova-type 对称性破缺项, u_n 代表第n个格点处的晶格位移; $H_{\rm lat}$ 是聚合物晶格的势能与动能, K 代表弹性常数, M 代表一个 CH 集团的质量,假定金属电极的晶格 原子固定不动 ;H_{ext}是来自外场的贡献 ,包括外偏压 和外电场 在左边金属电极上为使电荷注入加了一 个外偏压 , $V_{(t)} = V(t)$,在聚合物链上为使载流子 运动自右电极向左电极的方向加了一个均匀外电场 $E(t), V_n(t) = -|e| E(t) [(n - n_0)a + u_n], e$ 代表 电子的电量,n。代表聚合物链的第一个格点,a代 表晶格常数 聚合物链取 200 个格点 两边的金属电 极各取 100 个格点 ;H...是掺杂离子的贡献 ,V... 代表 掺杂势的强度 为简单起见 只考虑掺杂离子处于某 个格点上的情况 计算中把掺杂离子放在了聚合物 链的第80个格点处,比较靠近左边的金属电极,强 度取 $V_{im} = 0.25 \text{ eV}^{[12]}$,对于更大的掺杂势需要很强 的电场才能驱动载流子通过 在如此强的电场下 注入 的电荷就不能形成波包而是以扩展态的形式存在.

为了减小系统突变的影响,我们采用一个半高斯函数的形式缓慢增加外场,经过时间 T_c 后,偏压和场强保持常数 V_0 和 E_0 ,即

 $E(t) = \begin{cases} E_0 \exp[-(t - T_c)^2/T_w^2], 0 < t < T_c, \\ E_0, t \ge T_c, \end{cases}$ $V(t) = \begin{cases} V_0 \exp[-(t - T_c)^2/T_w^2], 0 < t < T_c, \\ V_0, t \ge T_c, \end{cases}$

其中 T_e 是高斯函数的中心 , T_w 是高斯函数的宽度. 计算中 取 $T_e = 30 \text{ fs}$, $T_w = 25 \text{ fs}$. 其他参数均参照文 献 1 选取 , $t_0 = 2.5 \text{ eV}$, $\alpha = 41 \text{ eV/nm}$, $t_e = 0.05 \text{ eV}$, $K = 2100 \text{ eV/nm}^2$, $M = 1.34914 \times 10^5 \text{ eV} \cdot \text{fs}^2/\text{nm}^2$, a = 0.122 nm. 聚合物和金属电极之间的界面耦合取 $t_1 = 1.0 \text{ eV}$.

体系的静态结构,也就是作为动力学演化的初始条件,其电子态满足定态的Schrödinger方程,晶格部分由体系能量最小值条件得到.两者耦合在一起通过自洽求解得到稳定结构.

体系随时间的演化 ,采用非绝热的动力学方法

求解. 晶格的运动满足经典的牛顿运动方程:

 $\begin{aligned} M\ddot{u}_{n}(t) &= -K[2u_{n}(t) - u_{n+1}(t) - u_{n-1}(t)] \\ &+ 2\alpha[\rho_{n,n+1}(t) - \rho_{n-1,n}(t)] \\ &- |e| E(t] \rho_{n,n}(t) - 1] - \lambda M\dot{u}_{n,n}(7) \end{aligned}$

其中密度矩阵为

$$o_{n,n'}(t) = \sum \phi_{n,\mu}^{*}(t) f_{\mu} \phi_{n',\mu}(t), \qquad (8)$$

电子波函数随时间的演化满足含时 Schrödinger 方程:

$$i\hbar\dot{\phi}_{n,\mu}(t) = -t_{n-1}\phi_{n-1,\mu}(t) + V_n(t)\phi_{n,\mu}(t) - t_n\phi_{n+1,\mu}(t), \qquad (9)$$

其中 f_{μ} 是与时间无关的分布函数,由最初电子的占 据决定(是 0 ,1 或 2), λ 的引入是为了消除晶格振 荡,在计算中我们取 $\lambda = 0.01$ fs⁻¹. 非绝热动力学是 把耦合的晶格态和电子态同时进行求解,允许电子 在瞬时本征能级之间发生跃迁. 需要提出的是 $\Phi_{n,\mu}(t)$ 不是瞬时本征态 $\Psi_{n,\mu}(t)$, $\Psi_{n,\mu}(t)$ 满足 $H\psi_{n,\mu}(t) = \epsilon_{\mu}\psi_{n,\mu}(t)$. 在初态 t = 0 fs 时,有 $\Phi_{n,\mu}(t) = 0$ 年前,(t) 上的占据情 况在整个动力学演化过程中是不变的^[11]. 耦合方程 (7 和(9 可采用 8 阶可控步长的 Runge-Kutta 方法来 求解^[14],这已经被证明是个行之有效的方法^[7,15].

3. 结果与讨论

假定初态(t = 0 fs)时,聚合物链有一个均匀二 聚化的晶格位形 掺杂离子并不影响它的晶格结构 . 只是改变了周围几个格点的电荷分布,本工作是从 电荷注入开始的 注入到聚合物中的电荷由于聚合 物强的电子-声子耦合作用会形成极化子(注入 1e 电荷电量时),双极化子(注入2e电荷电量时),波包 (注入电荷电量为 e 的非整数倍时),这些成为聚合 物中的载流子. 载流子在外电场的作用下沿链运 动 遇到掺杂离子 ,或被挡住不能通过 ,或通过继续 运动 这主要取决于电场的强度和偏压的大小. 定 义交替晶格序参量 $y_n = (-1)^{n+1} (2u_n - u_{n+1} - u_{n+1})^{n+1}$ u_{n-1})/4 表示聚合物的晶格位形 ,在 t = 0 fs 时 $\gamma_n \approx$ 0.004 nm. 由于聚合物链每个格点处均有一个 π 电 子 故而我们用 $\rho_n = \rho_{n,n} - 1$ 来表示聚合物的净电 荷分布. t = 0 fs 时 除掺杂离子周围的几个格点外, $\rho_n = 0.$ 这里,对电荷注入与输运的动力学过程我们 计算了3种情况。

3.1. 外加电场为弱场,加在左边金属电极上的偏压 刚好大于临界偏压

针对我们研究的金属/掺杂聚合物/金属三明治 结构体系,在考虑外加电场为弱场,加在左边金属电 极上的偏压刚好大于临界偏压的情况时,我们在左 边的金属电极上加 0.93 eV 的偏压. 计算发现,当 $V_0 \leq 0.92$ eV 的偏压加到左边的金属电极上时,电荷 不能注入到聚合物中. 显然,此处加的偏压仅大于 电荷注入所需要的临界偏压,也就是说电荷刚好能 够注入到聚合物中. 此时加在聚合物链上的电场 $E_0 = 5 \times 10^3$ V/cm 是弱场. 此时体系中总的净电荷 随时间的演化如图 1 所示,不同时刻下,聚合物的晶 格位形 y_n 和电荷分布 ρ_n 如图 2 所示.



图 1 $V_0 = 0.93 \text{ eV}$, $E_0 = 5 \times 10^3 \text{ V/cm}$ 时,体系中总的净电荷随时间的演化 实线为左边金属电极;虚线为聚合物;点线为右边金属电极



图 2 $V_0 = 0.93 \text{ eV}$, $E_0 = 5 \times 10^3 \text{ V/cm}$ 时,不同时刻下,聚合物的 晶格位形 y_n (虚线)和电荷分布 ρ_n (实线)

从图 1 中我们可以看出,此时从左边金属电极 注入到聚合物中的电荷电量大约为 1.23*e*,并且电 荷的注入过程大约为 500 fs. 图 2 指出由于聚合物 强的电子-声子耦合作用,注入的电荷在聚合物中形 成了一个波包,该波包在电场的作用下沿链运动. 由于外加电场比较弱,当运动遇到掺杂离子时,该波 包没有获得足够的能量,被掺杂离子阻碍,因而不能 通过掺杂离子.这时掺杂离子对载流子的作用类似 一个处于关闭状态的阀门,因此,可以认为这种情况 下电荷的输运效率非常低.

3.2. 外加电场为中等强度电场 ,加在左边金属电极 上的偏压刚好大于临界偏压

为了研究金属/掺杂聚合物/金属三明治结构体 系中电场对电荷输运的影响,保持第一种情况的偏 压不变,即 $V_0 = 0.93 \text{ eV}$,增强电场至中等强度,取 $E_0 = 9 \times 10^4 \text{ V/cm}$,研究此中等强度电场对电荷输运 的影响.该条件下体系中总的净电荷随时间的演化 如图 3 所示,不同时刻下,聚合物的晶格位形 y_n 和 电荷分布 ρ_n 如图 4 所示.



图 3 $V_0 = 0.93 \text{ eV}$ $E_0 = 9 \times 10^4 \text{ V/cm}$ 时,体系中总的净电荷随时间的演化 实线为左边金属电极;虚线为聚合物;点线为右边金属电极

从图 3 中可以看出,在该电场和偏压下,由左边 金属电极注入到聚合物中的电荷电量大约为 2.0*e*, 电荷的注入过程大约为 1000 fs,并且由于电场比较 强,在电荷注入的同时,注入到聚合物中的电荷有一 部分已经通过掺杂离子,并有足够的能量克服右边 的界面势而进入右边的金属电极,所以聚合物中拥 有注入电荷电量最多的时候也大约只有 1.6*e*. 随着 注入时间的进一步加大,注入的 2.0*e* 电荷电量基本



图 4 $V_0 = 0.93 \text{ eV}$, $E_0 = 9 \times 10^4 \text{ V/cm}$ 时,不同时刻下,聚合物的 晶格位形 γ_n (虚线)和电荷分布 ρ_n (实线)

上全部通过掺杂离子,而且大约有1.66e 电荷电量 克服了右边的界面势,进入到了右边的金属电极中, 在聚合物中只留下了大约0.34e 电荷电量,引起了 一些微小的不规则的晶格振荡.这可以从概率的观 点出发来考虑,电子波函数属于整个金属/掺杂聚合 物/金属三明治结构体系,也就是说,在左边金属电 极、聚合物、右边金属电极中均有出现的概率,所以 电荷可以出现非整数.这种情况下,掺杂离子对载 流子的作用类似一个处于打开状态的阀门,电荷的 输运效率比较高.

3.3. 外加电场为弱场,增加加在左边金属电极上的 偏压

为了研究金属/掺杂聚合物/金属三明治结构体 系中偏压对电荷输运的影响,取 $E_0 = 5 \times 10^3$ V/cm, 即电场强度保持与第一种情况一致,增加偏压,取 $V_0 = 1.02$ eV,研究此偏压对电荷输运的影响.此时 体系中总的净电荷随时间的演化如图 5 所示,不同 时刻下,聚合物的晶格位形 y_n 和电荷分布 ρ_n 如图 6 所示.

由图 5 得知,从左边金属电极注入到聚合物中 的电荷电量大约为 2.42*e*,电荷的注入过程大约为 240 fs.虽然电场比较弱,但由于左边金属电极的费 米能级随着偏压的变大而被提升,一部分注入的电 荷具有较大的初始能,可以越过掺杂离子继续沿链 运动,这部分电荷电量大约有 1.0*e*,其余的注入电 荷由于没有足够的能量越过掺杂离子而被其阻碍住



图 5 $V_0 = 1.02 \text{ eV}$, $E_0 = 5 \times 10^3 \text{ V/cm}$ 时,体系中总的净电荷随时间的演化 实线为左边金属电极;虚线为聚合物;点线为右边金属电极



图 6 $V_0 = 1.02 \text{ eV}$, $E_0 = 5 \times 10^3 \text{ V/cm}$ 时,不同时刻下,聚合物的 晶格位形 γ_n (虚线)和电荷分布 ρ_n (实线)

了.这时掺杂离子对载流子的作用类似一个处于半 开半关状态的阀门.需要提出的是虽然有 1.0*e* 电 荷电量通过了掺杂离子,但弱的外电场并不能使它 克服右边的界面势而进入右边的金属电极.与之相 比较,Yan 等人^[12]研究发现,如果选择在 180 fs 时刻 关掉电场,只有 $E_0 \ge 5 \times 10^4$ V/cm 的电场才能驱动 一个事先形成的极化子通过强度为 0.25 eV 的掺杂 势.在我们的计算中,由于所加偏压已经给一部分 电荷较大的初始动能,所以这部分电荷需要相对比 较小的电场就可以获得足够的能量通过相同强度的 掺杂势.由此可见,加大偏压有利于载流子的输运.

4.结 论

基于含时 Schrödinger 方程和牛顿运动方程,研究了金属/聚合物/金属结构中载流子注入与输运的动力学过程,其中,聚合物中含有一个掺杂离子.结果发现,掺杂离子对注入电荷的作用类似一个控制阀门,阀门的状态与电场的强度和偏压的大小密切

[1] Heeger A J, Kivelson S, Schrieffer J R, Su W P 1988 Rev. Mod. Phys. 60 781

[2] Su W P , Schrieffer J R 1980 Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.
77 5626

[3] Bishop A R , Campbell D K , Lomdahl P S , Horovitz B , Phillpot S R 1984 Synth . Met . 9 223

- [4] Ono Y, Terai A 1990 J. Phys. Soc. Jpn. 59 2893
- [5] Rakhmanova S V, Conwell E M 1999 Appl. Phys. Lett. 75 1518
- [6] Rakhmanova S V , Conwell E M 2000 Synth . Met . 110 37
- [7] Johansson A , Stafström S 2001 Phys. Rev. Lett. 86 3602
- [8] Johansson A , Stafström S 2004 Phys. Rev. B 69 235205
- [9] Wu C Q , Qiu Y , An Z , Nasu K 2003 Phys. Rev. B 68 125416

相关. 控制偏压不变,当外电场比较弱时,阀门处于 关的状态,电荷不能通过掺杂离子,当外电场比较强 时,阀门处于打开的状态,电荷几乎全能通过掺杂离 子,并且通过的大部分电荷还能克服右边的界面势 而进入右边的金属电极. 控制电场不变,偏压比较 大时,阀门处于半开半关的状态,一部分注入的电荷 由于具有较大的初始能,可以越过掺杂离子,继续沿 链运动.

- [10] Wang L X, Zhang D C, Liu D S, Han S H, Xie S J 2003 Acta Phys. Sin. 52 2547 (in Chinese)[王鹿霞、张大成、刘德胜、韩 圣浩、解士杰 2003 物理学报 52 2547]
- [11] Fu J Y, Ren J F, Liu X J, Liu D S, Xie S J 2006 Phys. Rev. B 73 195401
- [12] Yan Y H , An Z , Wu C Q 2004 Eur. Phys. J. B 42 157
- [13] Liu X J, Gao K, Liu D S, Xie S J 2006 Journal of Physics : Conference Series 29 87
- [14] Brankin R W, Gladwell I, Shampine L F, computer code RKSUITE, http://www.netlib.org
- [15] Johansson A , Stafström S 2002 Phys. Rev. B 65 45207

Injection and transport of the charge carriers in metal/impurity polymer/metal structure *

Li Hai-Hong¹) Li Dong-Mei¹) Liu Wen¹) Li Yuan¹) Liu Xiao-Jing¹) Liu De-Sheng^{1,2})[†] Xie Shi-Jie¹)

1) School of Physics and Microelectronics , National Key Laboratory of Crystal Materials , Shandong University , Jinan 250100 , China)

 $2\$) Department of Physics , Jining University , Qufu ~273100 , China)

(Received 9 May 2007; revised manuscript received 12 July 2007)

Abstract

Using the tight-binding Su-Schrieffer-Heeger (SSH) model and a nonadiabatic dynamical evolution method, the dynamic process of the charge carrier injection and transport through metal/ polymer/metal structure was studied, for which the polymer chain contains an impurity ion. The electron wave function was described by the time-dependent Schrödinger equation, while the polymer lattice was treated classically by the Newtonian equations of motion. It was found that the impurity ion acts as a control gate on the charge carriers, while the state of the control gate is determined by the strength of the electric field and the magnitude of the bias voltage.

Keywords : the charge carriers transport , wave packet , nonadiabatic dynamics PACC : 7210 , 7125V , 7115Q

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 10574082, 10474056) and the Natural Science Foundation of Shandong Province, China (Grant No. Z2005A01).

[†] Corresponding author. E-mail:liuds@sdu.edu.cn